PAT-NO:

JP361084370A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 61084370 A

TITLE:

SHUTTER MECHANISM WITH OPEN AND CLOSE POSITION

DETECTION

OF SHUTTER MECHANISM FOR SPUTTER SOURCE

PUBN-DATE:

April 28, 1986

INVENTOR-INFORMATION:

NAME

SUZUKI, YASUHIKO

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

NEC CORP

N/A

APPL-NO:

JP59205299

APPL-DATE:

September 29, 1984

INT-CL (IPC): C23C014/34

US-CL-CURRENT: 118/720

ABSTRACT:

PURPOSE: To provide a titled mechanism which opens and closes thoroughly a shutter plate by the constitution consisting in providing photosensors in both open and close positions of the shutter plate provided movably between a sputter source and silicon wafer and detecting the presence or absence of the shutter plate.

CONSTITUTION: Photodetecting and light emitting parts 8, 10 of the open photosensor and photodetecting and light emitting parts 9, 11 of the close

photosensor are respectively disposed to the vacuum vessel walls 1a, 1b in both open and close positions of the shutter plate 7 which opens and closes the formed film between the sputter source 2 attached in the vacuum vessel and the silicon wafer 3 held in a silicone wafer holding part 4 facing said source in the sputter device provided with the above-mentioned sputter source and the shutter plate 7 movably by means of a driving part 5 and a magnetic feed through 6. The presence or absence of the plate 7 in the open and close positions thereof is surely detected by the optical paths of two pairs of such photosensors, by which the normal film formation in the thoroughly opened or closed state of the source 2 is made possible.

COPYRIGHT: (C)1986,JPO&Japio

⑲ 日本国特許庁(JP)

①特許出願分開

⑩公開特許公報(A)

昭61-84370

@Int,Cl,1

識別記号

厅内整理番号

⑩公開 昭和61年(1986) 4 月28日

C 23 C 14/34

7537-4K

審査請求 未請求 発明の数 1 (全3頁)

◎発明の名称

スパツタ源用シャツタ板開閉位置検出付シャツタ機構

②特 願 昭59-205299

ூ出 願 昭59(1984)9月29日

②発 明 者

鈴木 泰彦

東京都港区芝5丁目33番1号 日本電気株式会社内

の出 願 人

日本電気株式会社

東京都港区芝5丁目33番1号

砂代 理 人 并理士 菅 野 中

月 細 電

1. 発明の名称

スペッタ源用シャッタ板開閉位置検出付シャッタ機構

2. 特許請求の範囲

(1) 真空槽内に取付けたスペッタ源と、該スペッタ源に対向して保持されるシリコン・ウエハーとの間で成膜の妨げにならない開位配と成膜の妨けにならない開位配と成膜の妨けになる閉位配とに可動するシャッタ板開閉の両位と、シャッタ板の有無を検出する各々1対の発光・受光フォトセンサの光路を設けたことを特徴とするスペッタ源用シャッタ板開閉位置検出付シャッタ機構。

3. 発明の詳細な説明

(技術分野)

本発明はスペッタ源用シャッタ板の開閉位置検出付シャッタ機構に関するものである。

(従来の技術)

従来のスペッタ原用シャッタ板開閉位置検出付

シャック機構は第2図に示す様に、 真空僧の一 唯 前1aの 声空側に スパッタ 源2を 有し、 該スパッタ 源 2 を 有し、 該スパッタ 源 2 を 有し、 該スパッタ 源 2 を 有し、 該スパック で からの 位 置 検 出 機 能 付 駆動 部 5 が 真空 に 影 で を 与えないっ グネット・フィード・スルー 6 の 軸 を 回 転 の 中 心 に して シャッタ 板 7 を 開 閉 す るように なっていた。

(発明が解決しようとする問題点)

シャッタ板閉の状態でシャッタ板のスペッタ板間のは多番に成膜された場合には、シャッタ板の開閉位置を位置検出機能付駆動の開閉がマグネット・フィード・スルーの開閉対のでは、からないのでは、からないのでは、シャッタ板が完全に開かないの場合に、シャッタ板が完全に開かないという欠点があった。

(1)

(2)

本発明は上記欠点を解消し、シャック板の開閉 状態を直接検出して即時的に知ることが出来るスペック原用シャック板開閉位置検出付シャック機 構を提供するものである。

(問題点を解決するための手段)

本発明は、真空構に取付けたスペッタ源と、該スペッタ源に向き合うシリコン・ウエハーとの間で開閉するシャッタ板を有するスペッタ装置において、シャッタ板の開閉の両位置に、シャッタ板の有無を検出する各々1対の発光、受光フォト・センサの光路を設けたことを特徴とするスペッタ源用シャッタ板開閉位置検出付シャッタ機構である。

(実施例)

本発明の一実施例を図を用いて説明する。第1 図において、シャッタ板7が開の位置にきたとき同時にフォト・センサの光路をさえぎる様に一対の開フォト・センサ発光部10及び開フォト・センサ受光部8を対向している真空槽1 a ・ 1 b に各々真空を保てる様に固定し、同様にシャッタ板7

…マグネット・フィード・スルー、 7 …シェッタ板、 8 …開フォトセンサ受光部、 9 …閉フォトセンサ受光部、 11 … 閉フォトセンサ発光部、 11 … 閉フォトセンサ発光部。

 特 許 出 願 人
 日 本 能 気 株 式 会 社

 代理人 并理士
 菅
 野
 中 (監定)

が閉の位置にきたとき同時にフォト・センサの光路をさえぎる様に一対の閉フォト・センサ発光部11及び閉フォト・センサ受光部9を対向している英型借1a、1bに各々真空を保てる様に固定し、開閉位履のフォトセンサによりシャッタ板の開閉状態を直接検出する。その他の構成は従来と同じである。

(発明の効果)

本発明は以上説明したように、シャッタ板の開閉状態をフォトセンサにて検出するようにしたので、シャック板が不完全に開閉している状態でシリコン・ウェハにスパッタが行なわれるのを防止でき、シャッタ板開閉による正常な成膜を行なうことができる効果を有するものである。

4. 図面の簡単な説明

第1 図は本発明の一実施例を示す斜視図、第2 図は従来のシャッタ板開閉を示す斜視図である。

1 a … 真空櫓壁、 1 b … 真空櫓壁、 2 … スペック源、 3 … シリコン・ウェハー、 4 … シリコン・ウェハー 保持部、 5 … 位置検出機能付駆動部、 6 (4)



